### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-140451

(43)Date of publication of application: 02.06.1995

(51)Int.Cl.

GO2F 1/1333

(21)Application number: 05-288507

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

17.11.1993

(72)Inventor: IWAI YOSHIO

MIZUNO HIROAKI

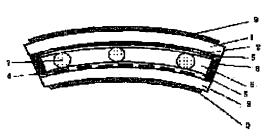
## (54) PLASTIC SUBSTRATE LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a plastic substrate liquid crystal display panel having an arbitrarily curved shape and high

reliability.

CONSTITUTION: The plastic substrates 1, 3 of the liquid crystal display panel composed of a pair of the plastic substrates are composed of a partially crystallized polyurethane-based polymer. The plastic substrates 1, 3 have a shape memory function or shape restoration function with the glass transition temp. (Tg) of the polyurethane-based polymer as a boundary. Since the plastic substrates 1, 3 are composed of the polymer having the shape memory function or shape restoration function, the storage of the curved surface shape or the restoration of the curved surface shape is made possible by heating to over the Tg point of the polymer and cooling, by which the holding of the curved surface shape is made possible without applying external force thereon. There is thus an extremely high effect in improving the reliability of the plastic substrate liquid crystal display panel.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

28.01.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3108572

[Date of registration] 08.09.2000

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平7-140451

(43)公開日 平成7年(1995)6月2日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G02F 1/1333

500

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平5-288507

(22)出願日

平成5年(1993)11月17日

(71) 出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 岩井 義夫

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72) 発明者 水野 浩明

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 弁理士 松田 正道

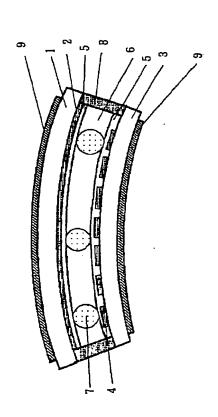
(54) 【発明の名称】 プラスチック基板液晶表示パネルとその製造法

#### (57)【要約】

【目的】任意の曲面形状と高信頼性を有するプラスチッ ク基板液晶表示パネルを提供すること。

【構成】一対のプラスチック基板から構成される液晶表 示パネルのそのプラスチック基板1、3が部分結晶化さ れたポリウレタン系ポリマーより構成され、プラスチッ ク基板1、3がポリウレタン系ポリマーのガラス転移温 度(Tg)を境に形状記憶機能または形状回復機能を有 するものである。

【効果】基板が形状記憶機能または形状回復機能を有す るポリマーから構成されるので、ポリマーのTg点以上 の加熱と冷却により曲面形状の記憶または曲面形状への 回復が可能となり、これにより外力を加え続けることな く曲面形状の保持が可能になり、プラスチック基板液晶 表示パネルの信頼性の向上に非常に大きな効果がある。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の基板間に液晶を挟持してなるプラスチック基板液晶表示パネルにおいて、前記基板が、ガラス転移温度以下では高剛性状態となり、ガラス転移温度以上ではゴム弾性状態となるポリマーから構成され、前記基板が、前記ポリマーのガラス転移温度以上の温度領域で外力によってなされた変形が、ガラス転移温度以下の温度領域では保持され、かつガラス転移温度以上の温度領域への再加熱により変形前の状態に復元する形状記憶機能を有することを特徴とするプラスチック基板液晶表示パネル。

【請求項2】 一対の基板間に液晶を挟持してなるプラスチック基板液晶表示パネルにおいて、前記基板が、ガラス転移温度以下では高剛性状態となり、ガラス転移温度以上ではゴム弾性状態となり、ゴム弾性状態では初期の形状に復元する機能を有するポリマーから構成され、前記基板が、前記ポリマーのガラス転移温度以上の温度領域で、外力を受けない状態では湾曲状態を呈することを特徴とするプラスチック基板液晶表示パネル。

【請求項3】 ポリマーがウレタン基を有することを特 徴とする請求項1、又は2記載のプラスチック基板液晶 表示パネル。

【請求項4】 一対の基板間に液晶を挟持してなるプラスチック基板液晶表示パネルの製造法において、前記基板が、ガラス転移温度以下では高剛性状態、ガラス転移温度以上ではゴム弾性状態を示すポリマーから構成され、前記ポリマーのガラス転移温度以上の温度領域で、前記液晶表示パネルを湾曲固定した後、ガラス転移温度以下の温度領域に冷却することにより曲面表示を実現することを特徴とするプラスチック基板液晶表示パネルの製造法。

【請求項5】 一対の基板間に液晶を挟持してなるプラスチック基板液晶表示パネルの製造法において、前記基板が、ガラス転移温度以下では高剛性状態、ガラス転移温度以上ではゴム弾性状態を呈し、ゴム弾性状態では初期の形状に復元する機能を有するポリマーから形成され、前記基板の初期形状は湾曲しており、前記ポリマーのガラス転移温度以上の温度領域で前記基板に外力を加えて平板形状とし、冷却して前記平板形状を固定した状態で液晶表示パネルを作製した後、前記ポリマーのガラス転移温度以上に再加熱することにより曲面表示を実現することを特徴とするプラスチック基板液晶表示パネルの製造法。

【請求項6】 ポリマーがウレタン基を有することを特 徽とする請求項4、又は5記載のプラスチック基板液晶 表示パネルの製造法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、液晶の電気光学特性を 利用したプラスチック基板液晶表示パネルに関し、特に 曲面表示を可能とするプラスチック基板液晶表示パネル とその製造法に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】近年、携帯用情報機器の普及に伴い、液晶表示バネルの軽量・薄型・非破壞性が求められている。これらの要求を満たすものとして、ガラス基板に代わりプラスチック基板を用いた液晶表示パネルの開発と実用化が盛んに行われている。プラスチック基板ではガラス基板に比べて比重が約1/2に、厚みが約1/5程度となり、かなりの軽量化と薄型化を図れる特徴を有する。また他の特徴として、プラスチック基板は可撓性を有するので、割れないまたは曲面状の表示が可能になるという特徴も有している。

【0003】このように、プラスチック基板ではガラス 基板にない良い特徴を有するものの、他方、ガラス基板 にはない欠点を有する。一般にプラスチックはガラスと 比較して、熱膨張係数が1桁以上大きく、寸法変化しや すいという欠点がある。このため、液晶表示パネルを製 造する上で低温材料・低温プロセスが要求され、プラス チック基板はできるだけガラス転移温度が高く、特性変 化の少ない素材が要求される。基板の素材としてはポリ エーテルサルフォン(PES)、ポリアリレート(PA R)、ポリカーボネート(PC)等の耐熱性が高く、し かも光学的異方性の少ない材料が用いられるのが一般的 である。しかし、一般にプラスチックは酸素透過率、水 分透過率が高く、また対薬品性が悪く、酸、アルカリ, 有機溶剤に侵されやすいため、そのままの状態では液晶 表示パネルの基板として用いることができない。そのた めに、酸素、水の侵入の防止、あるいは耐薬品性の向上 のために、プラスチック上にバリヤ層を設ける必要があ る。例えばPES上にガスバリアとしてポリ塩化ビニリ デンを形成した多層基板(特開昭60-26001 9)、PC上にガスバリア層としてエチレン・ビニルア ルコール共重合フィルムを積層し、液晶と接する面にア ンダーコート材としてフェノキシ樹脂を積層したプラス チック基板(特開昭59-198429)など多数考案 されている。

【0004】さて、このようなプラスチック基板液晶表示パネルを用いて曲面表示を行う場合、プラスチック基板を湾曲させる必要がある。プラスチック基板は外力に対して、弾性変形領域では復元性を有するので、曲面表示させるために何等かの方法で外力を加え続ける必要がある。例えば、曲面表示させる方法として、プラスチック基板液晶表示パネルを円曲面を有する支持体に接着固定する方法(特開昭57-168285)、2枚のプラスチック基板を曲面状の型枠に挟み込んで、2枚の基板を貼合わせる方法(特開昭57-188015)、周速度の異なるローラー間にプラスチック基板液晶表示パネルを挟み、片側の偏光板を強制的にたわませる方法(特開昭62-021124)、特定の形状を持つ曲面台上

でプラスチック基板液晶パネルを湾曲させ、偏光板を貼付ける方法(特開平02-101426)などが考案されている。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】このように従来考案されている方法では、表示面を湾曲させるために常に弾性変形応力が液晶表示パネルに加えられている。このために周辺の支持体により曲面形状を保持している構成では、異方導電性樹脂により熱圧着されている液晶表示パネルと駆動回路との接続部分が経時変化とともに剥離する、あるいは偏光板により曲面形状を保持している構成では、強制的に歪ませた偏光板が液晶表示パネルの基板では、強制的に歪ませた偏光板が液晶表示パネルの基板では、強制的に歪ませた偏光板が液晶表示パネルの基板では、強制である。

【 0 0 0 6 】本発明は、このような従来のプラスチック 基板液晶表示パネルの製造法の課題を考慮し、外力を加 え続けることなく曲面形状の保持が可能であるプラスチック基板液晶表示パネルおよびその製造方法を提供する ことを目的とするものである。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】上記課題に鑑み、本発明 の液晶表示パネルは2つの解決手段を提供する。

(手段1) 一対のプラスッチック基板間に液晶を挟持してなるプラスチック液晶表示パネルにおいて、前記プラスチック基板がガラス転移温度以下では高剛性状態となり、ガラス転移温度以上ではゴム弾性状態となるポリマーから構成され、前記プラスチック基板がガラス転移温度以上の温度領域で外力によってなされた変形が、ガラス転移温度以下の温度領域では保持され、かつガラス転移温度以上の温度領域への再加熱により変形前の状態に復元する形状記憶機能を有するものである。

(手段2) 一対の基板間に液晶を挟持してなる液晶表示パネルにおいて、前記基板がガラス転移温度以下では高 剛性状態となり、ガラス転移温度以上ではゴム弾性状態となり、ゴム弾性状態では初期の形状に復元する機能有するポリマーから構成され、前記基板が前記ポリマーのガラス転移温度以上の温度領域で、外力を受けない状態では湾曲状態を呈するものである。

#### [0008]

#### 【作用】

(作用1)上記手段1の構成によれば、基板は形状記憶機能を有するポリマーより構成されるので、基板を構成するポリマーのガラス転移温度以上で液晶表示パネルに外部応力を加えて表示面が曲面形状になるように湾曲させ、外部応力を加えた状態でポリマーのガラス転移温度以下に冷却することにより液晶表示パネルの湾曲状態が保持され、外部応力をなくした状態でも曲面形状が可能になる。

(作用2) 上記手段2の構成によれば、基板は形状回復

機能を有するポリマーから形成されるので、基板の初期の形状を湾曲させておくと、ポリマーのガラス転移温度以上に加熱することにより基板を構成するポリマーの形状回復機能により初期の湾曲形状に戻り、この状態で冷却することにより外部応力をなくした状態で曲面形状が可能になる。

#### [0009]

【実施例】以下に本発明の実施例について図面を参照し ながら説明する。

(実施例1) 図1は本発明の液晶表示パネルの一実施例 を示す略示断面図である。1は上側プラスチック基板、 2はセグメント電極、3は下側プラスチック基板、4は コモン電極、5はポリイミド薄膜、6は液晶層、7はス ペーサー 8はシール材 9は偏光板である。上側基板 1. 下側基板3はそれぞれ形状記憶機能を持つポリウレ タン系ポリマー (例えばダイアリィ:三菱重工業株式会 社製) から形成された厚さ O. 2mm~ O. 5mmのプラス チックフィルムにガスバリア層とアンダーコート層を積 **層したプラスチック基板である。このポリウレタン系ポ** リマーは、分子構造としては部分結晶化されており、ガ ラス転移温度(以下Tgと呼ぶ)以下ではプラスチック 状態、Tg以上では構成分子のミクロブラウン運動によ りゴム弾性状態となる。このゴム弾性状態で外力を加え ると容易に変形する。変形した状態でTg以下の温度領 域に冷却すると分子のミクロブラウン運動が凍結され、 変形した状態が保持・記憶されることになる。再度のT g以上の加熱によりミクロブラウン運動が開始され、元 の形に復元される機能を有する。本実施例で用いたポリ ウレタン系ポリマーのTgは100℃前後である。

【〇〇10】さてこのような形状記憶機能を有するポリ マーからなる2枚の平板状のプラスチック基板上にシー ト抵抗値が30Ω/口である酸化インジュウム・錫(I TO)を形成した後、フォトリソグラフィ法によりパタ ーン化し、上側プラスチック基板1上に64本のストラ イプ状のセグメント電極2を得る。同様の手法を用いて 下側プラスチック基板3上に64本のコモン電極4を形 成する。セグメント電極2とコモン電極4はそれぞれ直 交するように配置される。この様なプラスチック基板 1、3上にはおのおの厚さが800Åであるポリイミド 薄膜5が印刷法により形成されている。ポリイミド薄膜 として例えばRN-779(日産化学工業株式会社製) 等の比較的低温硬化可能な材料が望ましい。ポリイミド 薄膜は液晶分子をプラスチック基板面に水平または数度 のプレチルト角をもって配向させる作用を持っている。 これらのポリイミド薄膜5に配向性を付与するために、 レーヨン布によるラビング処理を行う。ラビング処理は それぞれのプラスチック基板上に形成されたストライプ 状電極の長手方向に平行になるように行われる。

【OO11】次に下側プラスチック基板3上またはポリイミド薄膜5上にプラスチックからなる球状のスペーサ

8(例えばミクロパール: 積水ファイン(株))を均一に分散させる。スペーサの球径は5μmである。上側プラスチック基板1の周辺部に紫外線硬化型のシール材9を液晶注入口を設けて印刷形成し、セグメント電極2とコモン電極4が直交するように上下のプラスチック基板1、3を貼合わし、特定の波長を有する紫外線を照射してシール材9を完全硬化させる。

【0012】次に屈折率異方性が0.092であるネマチック液晶(例えばLIXON-6609:例えばチッソ石油化学株式会社)に右捻れのカイラル物質(例えばR-1011:メルクジャパン株式会社製)を添加し、セルギャップはに対してその自発捻れピッチャの値がはイp=0.06となるように濃度調整される。プラスチック基板1、3間に真空注入法により注入し、カイラルネマチック液晶6が完全に充填された後、徐冷して、液晶注入口を封止樹脂により封口して、液晶表示パネルを作製する。

【 O O 1 3 】図 2 に液晶表示パネルを曲面表示させる方法を示す。上述の方法により作製した液晶表示パネル 2 O をポリウレタン系ポリマーのTg以上の温度(例えば120℃)に加熱し、それを曲面台 2 1 上に配置し、両端より外力を加えて表示面が曲面になるように湾曲である。この時ポリウレタン系ポリマーの分子はミクロブラウン運動によりゴム弾性状態となり、外力に対して容易に変形する。次にこの状態のままTg以下の温度に冷却することにより、分子のミクロブラウン運動は凍結されてプラスチック状態となり、湾曲した状態が保持させる。この状態で外力を取り去っても液晶表示パネルは湾曲状態を保持しており、形状が固定される。

【0014】その後、上下のプラスチック基板表面に偏光板をその吸収軸が直交するように貼付けることにより曲面表示のツイストネマッチック(TN)型プラスチック基板液晶表示パネルを作製することができる。また曲面台21の形状を変えることにより、任意の曲率を持った曲面形状にすることも可能である。

【0015】このようにして曲面形状を付与した液晶表示パネルは外部応力を加え続ける必要がなく、従来考案されていた方法で発生する剥離の問題を解決でき、信頼性が大き向上することが確認された。

【OO16】次に本発明の他の実施例について説明する。

(実施例2)図3は本発明の実施例2における積層基板の構成図の断面形状図である。22は部分結晶化されたポリウレタン系ポリマーより形成されたベースフィルム、23はポリ塩化ビニリデンよりなるガスバリア層、24はフェノキシ樹脂よりなるアンダーコート層、25はITO層である。部分結晶化されたポリウレタン系ポリマーのTgは120℃程度であり、Tg以上の温度領域では分子のミクロブラウン運動と部分結晶化により分子鎖が初期状態に回復する形状回復機能を有している。

ベースフィルム22は、その初期形状が湾曲するように成形されており、外力を加えない状態ではTg以下の温度でも湾曲形状を呈する。

【0017】さて、湾曲形状の積層基板のままで液晶表示パネルを作製するのは容易なことではない。そこで上記湾曲した積層基板にそのTg以上の温度領域で、湾曲形状が平板形状になるように外力を加える。Tg以上の温度領域ではベースフィルム22はその分子のミクロブラウン運動によりゴム弾性領域となるので外力により可容易に変形する。外力を加えながらTg以下の温度に冷却すると変形状態が固定され、積層基板は平板形状となる。平板状態の積層基板に低温硬化可能な配向膜(例えばHIMAL HL-1200:日立化成工業株式会社製)を形成する。配向膜の膜厚は約700A程度であり、100℃で30分程度で硬化ができる。次に粒径が5μmのスペーサ(例えばエポスター:触媒化成工業株式会社製)を介して、ポリウレタン系のシール樹脂により2枚の積層基板を張り合わせて、セルを作製する。

【0018】さて屈折率異方性が0.092程度で、正の誘電異方性を有するネマチック液晶(例えばLIXON-6604:チッソ石油化学工業株式会社製)に実施例1と同様のカイラル剤をd/p=0.25になるように添加して作製したカイラルネマチック液晶をそのネマチック相一等方相転移温度(NI点)以上の温度でセルに充填して、液晶注入口を封口樹脂により封口する。平板状態に変形された積層基板は上記過程により熱履歴を受けるが、ベースフィルムのTg以上の温度を受けるで、パネル作製中に形状が変化することはなく、従来のガラス基板と同様に容易にパネルを作製することができる。

【0019】さてこのように作製した液晶表示パネルをベースフィルムのTg以上の温度(例えば130℃)に再加熱することによりその形状回復効果により初期の湾曲形状に回復し、その結果液晶表示パネルは表示面が曲面形状を有するようになる。その後液晶表示パネルの表裏にそれぞれ偏光板をその吸収軸が直交するように張り付ける。上記方法により実施例1と同様、液晶表示パネルに外部応力を加え続ける必要がなく、信頼性を大きく向上させることが確認された。

【0020】本実施例では配向膜にラビング処理を施さずにカイラルネマチック液晶を注入しているので、液晶分子のダイレクター方向の異なる領域(ドメイン)が発生し、このドメインにより視野角が拡大する効果も合わせ持つ。

#### [0021]

【発明の効果】以上述べたところから明らかなように、本発明により、基板が形状記憶機能または形状回復機能を有するポリマーから構成されるので、ポリマーのTg 点以上の加熱と冷却により曲面形状の記憶または曲面形状への回復が可能となり、これにより外力を加え続ける

【符号の説明】

4 コモン電極5 ポリイミド薄膜

7 スペーサ

8 シール材

9 偏光板

2 セグメント電極

1 上側プラスチック基板

3 下側プラスチック基板

6 カイラルネマチック液晶層

ことなく曲面形状の保持が可能になり、プラスチック基 板液晶表示パネルの信頼性の向上に非常に大きな効果が ある。

#### 【図面の簡単な説明】

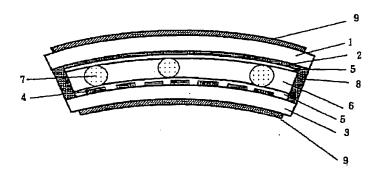
【図1】本発明の実施例1のプラスチック基板液晶衰示パネルの断面図である。

【図2】本発明の実施例1におけるプラスチック基板液 晶表示パネルの製造法の1例を示した断面図である。

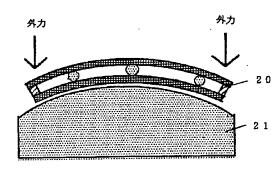
【図3】本発明の実施例2におけるプラスチック基板液 晶表示パネルの積層基板の断面図である。

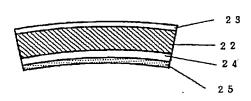
#### [図1]

- 1 上例プラスチック基板 2 セグメント電板 3 下側プラスチック基板 4 フェン電路
- 5 ポリイミド輝度 6 カイラルネマチック液晶
- 7 スペーサ 8 シール材 9 偽光板



# [図2]





[図3]